日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月28日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-305527

[ST. 10/C]:

[JP2003-305527]

REC'D 0.7 OCT 2004

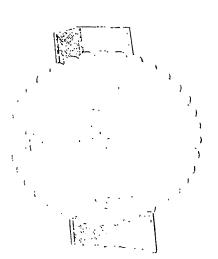
WIPO PCT

出 願 人 Applicant(s):

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



2004年 3月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康





【書類名】 特許願 【整理番号】 JP9030157

【提出日】 平成15年 8月28日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 H05K 3/28 H05K 3/46

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・ビー・エ

ム株式会社 野洲事業所内

【氏名】 大隅 孝一

【発明者】

【住所又は居所】 滋賀県野洲郡野洲町大字市三宅800番地 日本アイ・ビー・エ

ム株式会社 野洲事業所内

【氏名】 小林 鏧

【特許出願人】

【識別番号】 390009531

【氏名又は名称】 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

【代理人】

【識別番号】 100086243

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 博

【代理人】

【識別番号】 100091568

【弁理士】

【氏名又は名称】 市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】 100108501

【弁理士】

【氏名又は名称】 上野 剛史

【復代理人】

【識別番号】 100104444

【弁理士】

【氏名又は名称】 上羽 秀敏

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 165170 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

0207860

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 9706050 【包括委任状番号】 9704733 【包括委任状番号】

【曹類名】特許請求の範囲

【請求項1】

ベース基板を準備する工程と、

前記ベース基板に貫通孔を形成する工程と、

前記貫通孔の表面及び前記貫通孔の開口部周辺の前記ベース基板の表面上にスルーホール導体を形成する工程と、

ポジ型感光性樹脂を前記スルーホール導体が形成された貫通孔内に充填しかつ前記スルーホール導体が形成された貫通孔の開口部及び少なくともその周辺の前記ベース基板の表面上に形成する工程と、

前記ポジ型感光性樹脂を前記ベース基板の上方から露光して現像する工程と、

前記ポジ型感光性樹脂の現像後、前記貫通孔内に充填されたポジ型感光性樹脂を覆いかつ前記スルーホール導体に接続された蓋導体を形成する工程とを備えたことを特徴とするプリント配線板の製造方法。

【請求項2】

請求項1に記載のプリント配線板の製造方法であって、

前記露光する工程は、前記ポジ型感光性樹脂を露光した後、前記貫通孔の開口部を遮光するフォトマスクを用いて前記ポジ型感光性樹脂を露光することを特徴とするプリント配線板の製造方法。

【請求項3】

請求項1又は請求項2に記載のプリント配線板の製造方法であって、

前記スルーホール導体を形成する工程は、

前記貫通孔の表面及び前記貫通孔の開口部周辺の前記ベース基板の表面を除く、前記ベース基板の表面上にレジストを形成する工程と、

前記貫通孔の表面及び前記貫通孔の開口部周辺の前記ベース基板の表面上に前記スルーホール導体をめっきする工程と、

前記スルーホール導体のめっき後、前記レジストを除去する工程とを含み、

前記製造方法はさらに、

前記ポジ型感光性樹脂の現像後、前記ベース基板の表面上に回路パターンを形成する工程を備えたことを特徴とするプリント配線板の製造方法。

【請求項4】

請求項3に記載のプリント配線板の製造方法であって、

前記回路パターンを形成する工程は前記蓋導体を形成する工程と同時に行われることを特徴とするプリント配線板の製造方法。

【請求項5】

請求項1~請求項4のいずれか1項に記載のプリント配線板の製造方法であってさらに

前記蓋導体を覆うように前記ベース基板の表面上に絶縁層を形成する工程と、

前記絶縁層に前記蓋導体に至るビアホールを形成する工程と、

前記ビアホールの少なくとも開口部周辺の前記絶縁層表面を覆い、かつ前記蓋導体に接続するビア導体を形成する工程を備えたことを特徴とするプリント配線板の製造方法。

【請求項6】

貫通孔を有するベース基板と、

前記貫通孔の表面及び前記貫通孔の開口部周辺の前記ベース基板の表面上に形成されたスルーホール導体と、

前記スルーホール導体が形成された貫通孔内に充填されたポジ型感光性樹脂と、

前記貫通孔内に充填されたポジ型感光性樹脂を覆いかつ前記スルーホール導体に接続された蓋導体とを備えたことを特徴とするプリント配線板。

【請求項7】

請求項6に記載のプリント配線板であってさらに、

前記蓋導体と同じ層であって前記ベース基板の表面上に直接形成された回路パターンを

出証特2004-3021173



備えたことを特徴とするプリント配線板。

【請求項8】

請求項7に記載のプリント配線板であって、

前記ベース基板は銅張積層板であり、

前記回路パターンは前記銅張積層板の銅箔上に直接形成されたことを特徴とするプリント配線板。

【請求項9】

請求項6~請求項8のいずれか1項に記載のプリント配線板であってさらに、

前記蓋導体を覆うように前記ペース基板の表面上に形成され、前記貫通孔の上方に形成されかつ前記蓋導体に至るビアホールを有する絶縁層と、

前記ビアホール内に形成され、前記蓋導体に接続されたビア導体とを備えたことを特徴とするプリント配線板。

【書類名】明細書

【発明の名称】プリント配線板の製造方法及びプリント配線板

【技術分野】

[0001]

本発明は、プリント配線板の製造方法に関し、さらに詳しくは、スルーホール導体を備えるプリント配線板の製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

近年、ICチップの狭ピッチ化に伴い、プリント配線板の高密度実装化が進んでいる。図44(A)を参照して、ビア導体50は樹脂60を覆いかつスルーホール導体51の円環部511に接続されるように形成される。スルーホール導体51の内径をD51とし、ビア導体50のビア径をD50とすると、D50>D51の関係が成立するようにビア導体50が形成される。ビア導体50をスルーホール導体51と接続させ、導通させるためである。

[0003]

プリント配線板の高密度実装化のためには、スルーホール導体51の内径D51及びビア導体50のビア径D50を小さくするのが好ましい。ビア導体50の小径化は可能であるが、スルーホール導体51の小径化は容易にできない。図44(B)に示すように、スルーホール導体51の内径D51の小径化は容易にできないものの、ビア導体50のビア径D50は小さくできるため、D50<D51の関係を有するビア導体50を形成できる。ビア導体50を小径化すれば、プリント配線板の高密度実装も可能となるが、この場合ビア導体50はスルーホール導体51と接続されないため、導通できない。

[0004]

以上の問題を解決するための方法として、図44 (C) に示すように、樹脂60を覆いかつスルーホール導体51の円環部511に接続された蓋導体52を形成し、蓋導体52上にビア導体50を形成する方法がある。この場合、D50<D51となっても、ビア導体50はスルーホール導体51に蓋導体52を介して導通される。よって、ビア導体50を小型化でき、プリント配線板を高密度実装化できる。

[0005]

しかしながら、蓋導体52を備えたプリント配線板の製造では、貫通孔400にスルーホール導体51を形成後、そのスルーホール導体51が形成された貫通孔400に樹脂60を埋め込み、その後蓋導体52を形成するという工程を含む。そのため、以下の問題点を有する。

[0006]

(1) スルーホール導体が形成された貫通孔にフィルム化された熱硬化型樹脂をラミネーションにより埋めた場合、不要な樹脂を除去できない。

[0007]

スルーホール導体が形成された貫通孔への樹脂埋めは、一般的には印刷法又はラミネーションで行われる。しかしながら、蓋導体を含むプリント配線板を製造する場合は、ラミネーションによる樹脂埋めは採用できない。図45に示すように、ラミネーションではスルーホール導体51が形成された貫通孔400に樹脂60を埋め込む工程と、ベース基板70の表面上へ樹脂層80を形成する工程とが同時に行われる。そのため、スルーホール導体51を覆うように樹脂層80が形成されてしまい、蓋導体を形成できない。

[0008]

(2) 印刷法により樹脂埋めを行う場合、アディティブ法による回路パターン形成を行うことができない。

[0009]

スルーホール導体が形成された貫通孔への樹脂埋めを印刷法により行う場合であって、 回路パターン形成をアディティブ法で行うとき、図46(A)に示すように、アディティ ブ法では貫通孔400の表面を銅めっきし、スルーホール導体51を形成する工程を回路 パターン90を形成する工程と同時に行う。続いて、図46(B)に示すように、スルーホール導体51が形成された貫通孔400に対して印刷法により樹脂60を充填する。充填乾燥後、図46(C)に示すように、樹脂60のうち、スルーホール導体51の円環部511の表面より突出している部分をベルトサンダ等により研磨する。研磨の際は、円環部511の表面上のみ研磨するのは困難であるため、スルーホール導体51の開口部周辺に形成された回路パターン90もベルトサンダにより研磨され、ダメージを受けてしまう。そのため、印刷法により樹脂埋めを行う場合、アディティブ法による回路パターン形成を行うことができない。

[0010]

(3) 印刷法により樹脂埋めを行う場合であって、サブトラクティブ法による回路パターン形成を行うとき、回路パターンの精度を確保できない。

[0011]

スルーホール導体が形成された貫通孔への樹脂埋めを印刷法により行う場合であって、サブトラクティブ法により回路パターンを形成するとき、初めに、図47(A)に示すように、表面に銅箔72を備え、貫通孔73を有する銅張積層板71を準備する。次に、図47(B)に示すように、貫通孔73の表面及び銅箔72の表面上に銅めっき層74を形成する。このとき、貫通孔73の表面上に形成された銅めっき層74は円筒状になる。さらに、銅めっき層74が形成された貫通孔73に印刷法により樹脂60を充填し、充填乾燥後、研磨する。研磨後、図47(C)に示すように、樹脂60上及び銅めっき層74上に銅めっき層75を形成する。銅めっき層75を形成後、図47(D)に示すように、サブトラクティブ法で回路パターン90を形成する。このとき、スルーホール導体51及び蓋導体52も形成される。

[0012]

以上の工程で回路パターン90が形成されるため、回路パターン90は銅箔72と銅めっき層74と銅めっき層75との3層で構成される。その結果、回路パターン90の厚さTを薄くすることができない。回路パターン90の厚さTが厚いと、回路パターン90は図47(D)に示すように断面が台形状になり、形状の精度を確保できないと共に回路パターンの微細化が妨げられる。

[0013]

(4) 蓋導体を厚くできない。

[0014]

印刷法により樹脂埋めを行う場合であって、サブトラクティブ法による回路パターン形成を行うとき、上述したように、回路パターン90を薄くする必要があるため、銅めっき層75で構成される蓋導体52を厚く形成できない。そのため、樹脂60とスルーホール導体51と銅張積層板71との熱膨張率の差によって生じる歪みが蓋導体52上に形成される図示しないビア導体に影響を与える。

[0015]

【特許文献1】特開2001-291956号公報

【特許文献2】特開平11-274730号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0016]

本発明の目的は、スルーホール導体を有するプリント配線板において、アディティブ法やサプトラクティブ法といった種々の回路パターン形成法で製造可能なプリント配線板の製造方法を提供することである。

[0017]

また、本発明の他の目的は、回路パターンの精度を確保できるプリント配線板の製造方法を提供することである。

[0018]

また、本発明の他の目的は、ビア導体への歪みを軽減できるプリント配線板の製造方法

を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0019]

本発明によるプリント配線板の製造方法は、ベース基板を準備する工程と、ベース基板 に貫通孔を形成する工程と、貫通孔の表面及び貫通孔の開口部周辺のベース基板の表面上 にスルーホール導体を形成する工程と、ポジ型感光性樹脂をスルーホール導体が形成され た貫通孔内に充填しかつスルーホール導体が形成された貫通孔の開口部及び少なくともそ の周辺のベース基板の表面上に形成する工程と、ポジ型感光性樹脂をベース基板の上方か ら露光して現像する工程と、ポジ型感光性樹脂の現像後、貫通孔内に充填されたポジ型感 光性樹脂を覆いかつスルーホール導体に接続された蓋導体を形成する工程とを備える。

[0020]

従来、スルーホール導体が形成された貫通孔に樹脂を印刷法により充填する場合、樹脂 はスルーホール導体が形成された貫通孔からはみ出るため、はみ出た部分(つまり、不要 な絶縁材)を研磨する必要があった。本発明によるプリント配線板では、スルーホール導 体が形成された貫通孔に充填する樹脂としてポジ型感光性樹脂を用いる。そのため、印刷 法によりポジ型感光性樹脂をスルーホール導体が形成された貫通孔内に充填しかつスルー ホール導体が形成された貫通孔の開口部及び少なくともその周辺のベース基板の表面上に 形成した後、露光及び現像することで、不要なポジ型感光性樹脂を容易に除去できる。よ って、研磨の工程が省略できる。そのため、従来研磨工程があるためにできなかったアデ イティブ法によって回路パターンを形成できる。また、従来はラミネーションによりスル ーホール導体を形成する貫通孔に樹脂を充填すると、ベース基板上に樹脂層も形成してし まうため、スルーホール導体上に蓋導体を形成できなかった。本発明によるプリント配線 板では、ラミネーションにより、ポジ型感光性樹脂層がスルーホール導体を覆うように形 成されるが、露光及び現像により、スルーホール導体を覆う不要なポジ型感光性樹脂層を 容易に除去できる。よって、スルーホール導体が形成される貫通孔に樹脂を充填する方法 として、ラミネーションを選択することもできる。以上より、本発明によるプリント配線 板は、印刷法によってもラミネーションによってもスルーホール導体が形成される貫通孔 に樹脂を充填でき、サブトラクティブ法でもアディティブ法によっても回路パターンを形 成できる。なお、アディティブ法により回路パターンを形成すれば、回路パターンの形状 の精度を確保できる。

[0021]

好ましくは、露光する工程は、ポジ型感光性樹脂を露光した後、貫通孔の開口部を遮光 するフォトマスクを用いてポジ型感光性樹脂を露光する。

[0022]

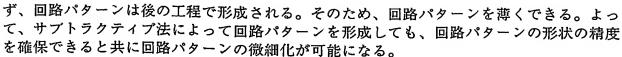
この場合、初めの露光により、ポジ型感光性樹脂のうち、スルーホール導体が形成され る貫通孔からはみ出た部分が感光される。次に、貫通孔の開口部を遮光するフォトマスク を用いて露光する。その結果、ポジ型感光性樹脂のうち、不要な部分が感光され、容易に 除去される。

[0023]

好ましくは、スルーホール導体を形成する工程は、貫通孔の表面及び貫通孔の開口部周 辺のベース基板の表面を除く、ベース基板の表面上にレジストを形成する工程と、貫通孔 の表面及び貫通孔の開口部周辺のベース基板の表面上にスルーホール導体をめっきする工 程と、スルーホール導体のめっき後、レジストを除去する工程とを含み、製造方法はさら に、ポジ型感光性樹脂の現像後、ベース基板の表面上に回路パターンを形成する工程とを 備える。

[0024]

従来、めっき法でスルーホール導体を形成する工程で、ベース基板上に回路パターンの 一部となるめっき層も形成してしまうため回路パターンの厚みが厚くなっていたが、本発・ 明の場合、めっき法によりスルーホール導体が形成されるとき、ベース基板上にはレジス トが形成されているため、ベース基板上に回路パターンの一部となるめっき層は形成され



[0025]

好ましくは、回路パターンを形成する工程は蓋導体を形成する工程と同時に行われる。

[0026]

好ましくは、本発明によるプリント配線板の製造方法はさらに、蓋導体を覆うようにベース基板の表面上に絶縁層を形成する工程と、絶縁層に蓋導体に至るビアホールを形成する工程と、ビアホールの少なくとも開口部周辺の絶縁層表面を覆い、かつ蓋導体に接続するビア導体を形成する工程とを備える。

[0027]

従来、サブトラクティブ法により回路パターンを形成する場合、回路パターンは第1の 導体と第1の導体上に形成される第2の導体とを含む。第1の導体は、スルーホール導体 と同じ層であり、第2の導体は蓋導体と同じ層である。従来の回路パターンは2つの導体 を含むため、回路パターンの厚さを抑えることが困難であった。本発明によるプリント配 線板の製造方法では、回路パターンは蓋導体と同じ層である第2の導体を含むものの、ス ルーホール導体と同じ層である第1の導体は含まない。その結果、従来と比較して、回路 パターンを薄く形成できる。

[0028]

また、従来の回路パターンは第1及び第2の導体を含むため、回路パターンを薄く形成するためには第1及び第2の導体の厚さを抑える必要があった。そのため、第2の導体と同じ層である蓋導体も薄くしなければならなかった。本発明によるプリント配線板の製造方法では、回路パターンは第1の導体を含まない。そのため、従来と比較して第2の導体を厚く形成しても、回路パターンは従来よりも薄くできる。その結果、従来よりも蓋導体を厚く形成できる。プリント配線板では、スルーホール導体とスルーホール導体が形成される貫通孔に充填される樹脂とベース基板との熱膨張率の差によって、蓋導体上に形成されたビア導体への歪みが発生するが、蓋導体を厚くすることでビア導体への歪みを緩衝できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0029]

以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。

[0030]

[第1の実施の形態]

図1は、本発明の第1の実施の形態によるプリント配線板100の構造を示す断面図である。図1を参照して、プリント配線板100は、銅箔2が張り付けられた銅張積層板1と、銅張積層板1の上面に形成された絶縁層3と、銅張積層板1の下面に形成された絶縁層4とを備える。

[0031]

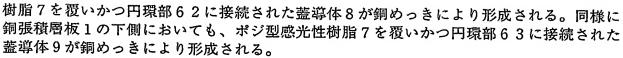
銅張積層板1には、その上面から下面に通じる貫通孔5が形成される。貫通孔5の表面及び貫通孔5開口部周辺の銅張積層板1の表面上には、スルーホール導体6が形成される。スルーホール導体6は銅めっきで形成される。

[0032]

スルーホール導体 6 は、貫通孔 5 の表面に形成された円筒部 6 1 と、貫通孔 5 の上側開口部周辺であって銅張積層板 1 の上側銅箔 2 上に形成された円環部 6 2 と、貫通孔 5 の下側開口部周辺であって銅張積層板 1 の下側銅箔 2 上に形成された円環部 6 3 とで構成される。円筒部 6 1 及び円環部 6 2, 6 3 は滑らかに連結され、一体化されている。

[0033]

スルーホール導体6が形成された貫通孔5内、つまりスルーホール導体6の円筒部61 内には、ポジ型感光性樹脂7が充填される。銅張積層板1の上側において、ポジ型感光性



[0034]

銅張積層板1の上面上には回路パターン14が形成される。回路パターン14は蓋導体8と同じ層であって、銅張積層板1の上側銅箔2上に形成される。同様に、銅張積層板1の下面上には回路パターン15が形成される。回路パターン15は蓋導体9と同じ層であって、銅張積層板1の下側銅箔2上に形成される。回路パターン14,15は銅めっきにより形成される。また、銅箔2と回路パターン14,15との間にスルーホール導体6と同じ層の導体は存在せず、回路パターン14,15は銅箔2上に直接形成される。

[0035]

絶縁層 3 は、蓋導体 8 及び回路パターン 1 4 を 覆うように形成される。絶縁層 3 には、 貫通孔 5 の上方に位置し、その表面から蓋導体 8 に至るビアホール 1 6 が形成される。ビアホール 1 6 内及びその開口部周辺の絶縁層 3 の表面上にはビア導体 1 0 が形成される。 同様に、絶縁層 4 は、蓋導体 9 及び回路パターン 1 5 を 覆うように形成される。絶縁層 4 には、貫通孔 5 の下方に位置し、その表面から蓋導体 9 に至るビアホール 1 7 が形成される。ビアホール 1 7 内及びその開口部周辺の絶縁層 4 の表面上にはビア導体 1 1 が形成される。

[0036]

なお、図示していないが、絶縁層3の表面上及び絶縁層4の表面上に複数の回路パターンが形成されてもよい。図1では1つのスルーホール導体6が代表的に示されているが、スルーホール導体6は複数存在してもよい。

[0037]

次に、以上の構成を有するプリント配線板100の製造方法を説明する。図 $2\sim$ 図21は、図1に示したプリント配線板100の製造工程を示す断面図である。ここでは、回路パターン14, 15はサブトラクティブ法により形成される。

[0038]

図 2 を参照して、銅張積層板 1 はたとえばガラスエポキシ樹脂材で構成され、その表面に銅箔 2 が張り付けられる。なお、このときの銅箔 2 の厚さは 1 2 μ m程度である。図 3 に示すように、エッチングにより銅箔 2 の厚さを 3 . 3 μ mまで減少させる。エッチングには塩化銅溶液を用いる。続いて、図 4 に示すように機械加工又はレーザ加工により銅張 種板 1 に貫通孔 5 を形成する。貫通孔 5 を形成後、膨潤及び過マンガン酸処理を行い貫 通孔 5 の表面をなめらかにする。膨潤及び過マンガン酸処理後、ソフトエッチングにより 銅箔 2 の表面上の酸化銅を除去し、図 5 に示すように無電解銅めっき法により貫通孔 5 の表面及び銅張積層板 1 の表面上に無電解銅めっき層 2 1 を形成する。無電解銅めっき層 2 1 は次に説明する電解銅めっき法により厚みのある銅めっき層を形成するためのものである。

[0039]

無電解銅めっき層 2 1 を銅張積層板 1 の表面及び貫通孔 5 の表面に形成した後、図 6 に示すようにネガティブタイプのアルカリ現像型フォトレジストを用いて、露光及び現像によりレジスト 2 2 を形成する。具体的には、フォトレジストを銅張積層板 1 の表面(上下面)に塗布し、図示しないフォトマスクを用いて紫外線を露光する。紫外線の強度はたとえば 2 0 0 m J / c m 2 である。露光後、現像を行い、レジスト 2 2 を貫通孔 5 の表面及び貫通孔 5 の開口部周辺の銅張積層板 1 の表面を除く、銅張積層板 1 の表面上に形成する。なお、現像液には炭酸ナトリウム水溶液を用いる。レジスト 2 2 を形成後、図 7 に示すように、電解銅めっき法により、貫通孔 5 の表面及び貫通孔 5 の開口部周辺であって銅張積層板 1 の上面上及び下面上に銅めっきスルーホール導体 6 を形成する。なお、図 7 以降の図では、貫通孔 5 の表面に形成された無電解銅めっき層 2 1 を省略する。スルーホール導体 6 を形成後、図 8 に示すように、ベルトサンダにてレジスト 2 2 の表面とスルーホール導体 6 の円環部 6 2 及び 6 3 の表面とを研磨する。スルーホール導体 6 の円環部 6 2 及び 6 3 の表面とを研磨する。スルーホール導体 6 の円環部 6 2 及び 6 3 の表面とを研磨する。スルーホール

体6の円環部62及び63の厚さを調整するためである。研磨後、図9に示すようにレジ スト22を剥離する。剥離液には水酸化ナトリウム水溶液を用いる。さらに、スルーホー ル導体 6 の表面に黒化処理を行う。以上の工程により、スルーホール導体 6 を形成する。 従来、サブトラクティブ法により回路パターンを形成する場合、図47に示すように回路 パターン90は銅めっき層74と銅めっき層74上に形成される銅めっき層75とを含む 。ここで、銅めっき層74はスルーホール導体51と同じ層であり、スルーホール導体5 1と同時に形成される。このように、従来の回路パターンは2つの銅めっき層74、75 を含むため、回路パターンの厚さを抑えることが困難であった。本発明では、スルーホー ル導体6を形成する工程では、レジスト22により、スルーホール導体6のみを形成し、 従来の回路パターン90を構成する銅めっき層74に相当する銅めっき層を形成しない。 よって、後述するように、回路パターンを従来より薄くできる。

[0040]

続いて、図10に示すようにスルーホール導体6を形成する貫通孔5にポジ型感光性樹 脂7を充填し、かつ貫通孔5の開口部及びその周辺の銅張積層板1の表面上にポジ型感光 性樹脂7を形成する。このとき、スクリーン法でポジ型感光性樹脂7を形成しても、ラミ ネーションによりポジ型感光性樹脂 7を形成してもよい。

[0041]

図10で形成されたポジ型感光性樹脂7のうち、貫通孔5の開口部及びその周辺の銅張 積層板1の表面上に形成された部分は不要な部分であり除去する必要がある。そこで、図 11~図13に示すようにポジ型感光性樹脂7のうち不要な部分を露光及び現像により除 去する。初めに図11に示すように、貫通孔5の開口部及びその周辺の銅張積層板1の表 面上に形成されたポジ型感光性樹脂7を露光する。このとき、紫外線の強度はたとえば5 00mJ/cm² である。次に、図12に示すようにフォトマスク23を用いてポジ型感 光性樹脂7を露光する。フォトマスク23はポジ型感光性樹脂7の上方に固定され、フォ トマスク23の上方から照射される紫外線を通過させる。ただし、フォトマスク23内で あって、その直下に貫通孔5に充填されたポジ型感光性樹脂7が位置する領域24は紫外 線が遮光される。露光時に貫通孔5内に充填されたポジ型感光性樹脂7が露光されないよ うにするためである。よって、フォトマスク23を用いて露光した場合、ポジ型感光性樹 脂7のうち貫通孔5内に充填された部分は露光されず、その他の部分が露光される。この ときの紫外線の強度はたとえば1000m J/cm²である。

[0042]

露光後、図13に示すように現像を行う。ポジ型感光性樹脂7は露光された部分が現像 処理により除去される。よって、ポジ型感光性樹脂7は貫通孔5に充填された部分を除い て現像処理により除去される。現像液にはたとえば溶剤タイプの現像液が利用される。現 像後、貫通孔5に充填されたポジ型感光性樹脂を熱硬化する。なお、熱硬化の条件はたと えば、170℃の雰囲気で60分である。

[0043]

以上の工程により、本実施の形態では、スルーホール導体6が形成された貫通孔5を樹 脂埋めする場合、ラミネーションにより樹脂埋めしても、露光、現像処理により不要な樹 脂を容易に除去できる。また、印刷法により樹脂埋めした場合も同様である。

[0044]

ポジ型感光性樹脂7を硬化させた後、表面を酸洗いし、図14に示すように、無電解銅 めっき法により表面に無電解銅めっき層25を上側銅箔2上に、無電解銅めっき層26を 下側銅箔2上にそれぞれ形成する。無電解銅めっき層25及び26を形成後、図15に示 すように電解銅めっき法により電解銅めっき層27及び28を無電解銅めっき層25及び 26上に形成する。なお、図15以降の図では、無電解銅めっき層25、26を省略する 。電解銅めっき層27及び28を形成後、電解銅めっき層27及び28の表面を過硫酸ナ トリウム液でソフトエッチングし、ソフトエッチング後、図16に示すように電着(Elec tric Deposit)法により電着レジスト29を電解銅めっき層27上に、電着レジスト30 を電解銅めっき層28上にそれぞれ形成する。電着レジスト29及び30を形成後、図示 しないフォトマスクを用いて電着レジスト 29 及び 30 を露光する。このときの紫外線の強度はたとえば 700 m J / c m 2 である。露光後、図 17 に示すように現像処理を行い、不要な電着レジストを除去する。

[0045]

続いて、図18に示すように、エッチングにより回路パターン14及び15を形成する。このとき、同時に蓋導体8及び9も形成される。電着レジスト29及び30を剥離後、図19に示すように、絶縁層3及び4を形成する。形成後、図20に示すように、絶縁層3の表面から蓋導体8に至るまでビアホール16を形成する。また、絶縁層4の表面から蓋導体9に至るまでビアホール17を形成する。ビアホールを形成後、図21に示すように、ビアホール16の表面及びその開口部周辺であって絶縁層3の表面に無電解銅めっき法により無電解銅めっき層(図示せず)を形成したのち、ビア導体10を形成する。同様に、ビアホール17の表面及びその開口部周辺であって絶縁層4の表面にビア導体11を形成する。ビア導体10及び11は電解銅めっき法により形成される。

[0046]

本実施の形態によるプリント配線板の製造方法では、スルーホール導体6が形成された 貫通孔5に充填する樹脂としてポジ型感光性樹脂7を用いる。この場合、感光した樹脂が 現像により除去される。貫通孔5に充填されたポジ型感光性樹脂は感光されにくいため、 現像により除去されない。また、露光時の紫外線量を調整することで、樹脂における光反 応深度を制御できる。そのため、ポジ型感光性樹脂7のうち、貫通孔5に充填された部分 と、それ以外の部分(貫通孔5の開口部及びその周辺の銅張積層板1の表面上に形成され た部分)とで露光時の紫外線量を変えることで、ポジ型感光性樹脂7のうち不要な部分を 容易に除去できる。よって、印刷法によってもラミネーションによっても貫通孔5を樹脂 埋めし、不要な樹脂の研磨を行うことなく容易に除去できる。

[0047]

また、貫通孔5にスルーホール導体6を形成するとき、図6に示すように、貫通孔5の表面及び貫通孔5の開口部周辺の銅張積層板1の表面を除く、銅張積層板1の表面上にレジストを形成するため、スルーホール導体6以外の領域には銅めっき層が形成されない。そのため、回路パターン14及び15は従来のプリント配線板の回路パターン90(図47(D))厚さTよりも薄く形成できる。なぜなら、回路パターン90中の銅めっき層74に該当する部分が回路パターン14及び15では形成されないからである。そのため、回路パターンの設計精度を確保できる。

[0048]

また、上述したように、回路パターン14及び15は従来の回路パターン90中の銅めっき層74に相当する部分が形成されない。従来は銅めっき層74が形成されるため、その後に蓋導体52と同時に形成される銅めっき層75を薄く形成する必要があったが(図47(D))、本実施の形態では、回路パターン14及び15と同時に形成される蓋導体8及び9を従来の蓋導体52よりも厚く形成できる。蓋導体8及び9を厚く形成できるため、ポジ型感光性樹脂7とスルーホール導体6と銅張積層板1との熱膨張率の差によって発生する歪みを蓋導体8及び9で緩衝でき、ビア導体10及び11への歪みを軽減できる

[0049]

[第2の実施の形態]

第1の実施の形態によるプリント配線板100は、サブトラクティブ法により回路パターン14及び15を形成したが、アディティブ法によっても回路パターンは形成できる。

[0050]

図22を参照して、プリント配線板200はプリント配線板100と比較して、銅張積層板1の表面の銅箔2が除去されている。その他の構成はプリント配線板100と同じである。

[0051]

以上の構成を示すプリント配線板200の製造方法について説明する。プリント配線板

200はセミアディティブ法により製造される。図23~図43は図22に示したプリン ト配線板200の製造方法を説明するための断面図である。図23に示すような銅張積層 板1を準備する。このとき銅箔2の厚さはたとえば18μmである。続いて、図24に示 すように銅張積層板1の上下面に形成された銅箔2をエッチングにより除去する。銅箔2 を除去することで、銅張積層板1の表面に凹凸ができる。このときの凹部と凸部との差は 平均して 7 μ m程度である。凹凸により、表面積が増加するため、アンカー効果が発生す る。このアンカー効果の発生により、セミアディティブ法で回路パターンを作成しても、 回路パターンを銅箔2が除去された銅張積層板1に密着できる。エッチング液はたとえば 塩化銅水溶液を用いる。なお凹部と凸部との差は 4 μ m以上が好ましい。 7 μ m程度あれ ばなおよい。

[0052]

エッチング後、銅張積層板1に貫通孔5を形成する工程から、貫通孔5にポジ型感光性 樹脂7を充填し、その後無電解銅めっき層25及び26を形成する工程までは(図25~ 図35)、第1の実施の形態における図4~図14までの工程と同じである。

[0053]

図36以降の工程は、セミアディティブ法により回路パターン14及び15を形成する 工程である。図36を参照して、無電解銅めっき層25及び26を形成後、無電解銅めっ き層25及び26の表面にドライレジスト31及び32を形成する。ドライレジスト31 及び32はアルカリ溶液で現像されるネガティブタイプのレジストであり、ラミネーショ ンにより無電解銅めっき層25及び26上に形成される。ドライレジスト31及び32を 形成後、回路パターン14及び15を形成するため、フォトマスクを用いて図37に示す ようにドライレジスト31及び32を露光し、現像する。なお、露光時の紫外線の強度は たとえば200mJ/cm²であり、現像液はたとえば炭酸ナトリウム溶液を用いる。

[0054]

続いて、図38に示すように電解銅めっき法により回路パターン14及び15を形成す る。回路パターン14及び15は電解銅めっき層で構成される。このとき、蓋導体8及び 9も形成される。なお、図38以降の図において、スルーホール導体6の表面に形成され た無電解銅めっき層25、26は省略する。形成後、図39に示すようにドライレジスト 31及び32を剥離し、さらに図40に示すように、表出した無電解めっき層25及び2 6をフラッシュエッチングにより除去する。エッチング液には過硫酸ナトリウム液を用い る。なお、図40において図示していないが、回路パターン14、15と銅張積層板1と の間には無電解銅めっき層25、26が残存している。以降の工程(図41~43)は第 1の実施の形態の図19~図21の工程を同じである。

[0055]

以上の製造工程により、アディティブ法によってもプリント配線板を製造できる。なぜ なら、スルーホール導体6が形成された貫通孔5を樹脂埋めするとき、露光及び現像によ り不要な樹脂を容易に除去できるからである。

[0056]

以上、本発明の実施の形態を説明したが、上述した実施の形態は本発明を実施するため の例示に過ぎない。よって、本発明は上述した実施の形態に限定されることなく、その趣 旨を逸脱しない範囲内で上述した実施の形態を適宜変形して実施することが可能である。 【図面の簡単な説明】

[0057]

- 【図1】本発明の第1の実施の形態によるプリント配線板の構造を示す断面図である
- 【図2】図1に示したプリント配線板の製造方法の最初の工程を示す断面図である。
- 【図3】図2の次の工程を示す断面図である。
- 【図4】図3の次の工程を示す断面図である。
- 【図5】図4の次の工程を示す断面図である。
- 【図6】図5の次の工程を示す断面図である。

- 特願2003-305527 【図7】図6の次の工程を示す断面図である。 【図8】図7の次の工程を示す断面図である。 【図9】図8の次の工程を示す断面図である。 【図10】図9の次の工程を示す断面図である。 【図11】図10の次の工程を示す断面図である。 【図12】図11の次の工程を示す断面図である。 【図13】図12の次の工程を示す断面図である。 【図14】図13の次の工程を示す断面図である。 【図15】図14の次の工程を示す断面図である。 【図16】図15の次の工程を示す断面図である。 【図17】図16の次の工程を示す断面図である。 【図18】図17の次の工程を示す断面図である。 【図19】図18の次の工程を示す断面図である。 【図20】図19の次の工程を示す断面図である。 【図21】図20の次の工程を示す断面図である。 【図22】本発明の第2の実施の形態によるプリント配線板の構造を示す断面図であ 【図24】図23の次の工程を示す断面図である。
- 【図23】図22に示したプリント配線板の製造方法の最初の工程を示す断面図であ
- 【図25】図24の次の工程を示す断面図である。
- 【図26】図25の次の工程を示す断面図である。
- 【図27】図26の次の工程を示す断面図である。
- 【図28】図27の次の工程を示す断面図である。
- 【図29】図28の次の工程を示す断面図である。
- 【図30】図29の次の工程を示す断面図である。
- 【図31】図30の次の工程を示す断面図である。
- 【図32】図31の次の工程を示す断面図である。
- 【図33】図32の次の工程を示す断面図である。
- 【図34】図33の次の工程を示す断面図である。
- 【図35】図34の次の工程を示す断面図である。
- 【図36】図35の次の工程を示す断面図である。
- 【図37】図36の次の工程を示す断面図である。
- 【図38】図37の次の工程を示す断面図である。
- 【図39】図38の次の工程を示す断面図である。
- 【図40】図39の次の工程を示す断面図である。
- 【図41】図40の次の工程を示す断面図である。 【図42】図41の次の工程を示す断面図である。
- 【図43】図42の次の工程を示す断面図である。
- 【図44】従来のプリント配線板の構造を示す断面図である。
- 【図45】ラミネートションによる貫通孔への樹脂埋めの工程を示す断面図である。
- 【図46】貫通孔への樹脂埋めを印刷法により行う場合であって、アディティブ法で 回路パターンを形成するときのプリント配線板の製造工程を示す断面図である。
- 【図47】印刷法により貫通孔への樹脂埋めを行う場合であって、サブトラクティブ 法で回路パターンを形成するときのプリント配線板の製造工程を示す断面図である。

【符号の説明】

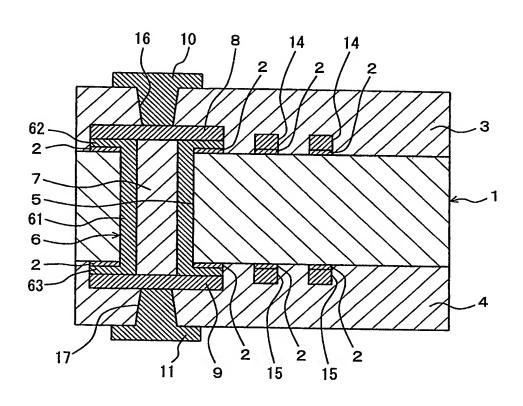
[0058]

- 1 銅張積層板
- 2 銅箔
- 3 絶縁層

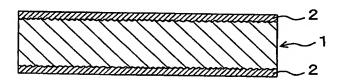
- 4 絶縁層
- 5 貫通孔
- 7 ポジ型感光性樹脂
- 8,9 蓋導体
- 10,11 ビア導体
- 14,15 回路パターン
- 100,200 プリント配線板

【書類名】図面 【図1】

100

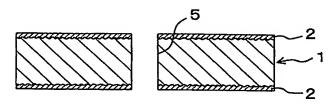


【図2】

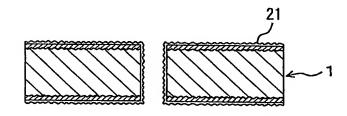


【図3】

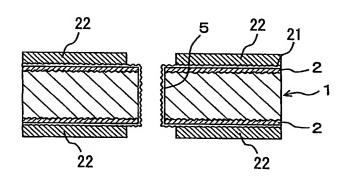




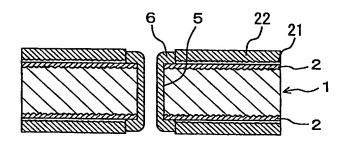
【図5】



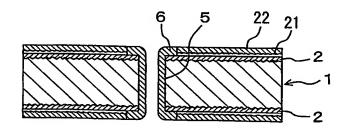
【図6】



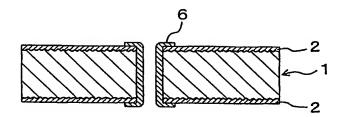
【図7】



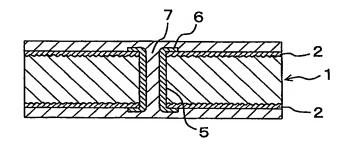
【図8】



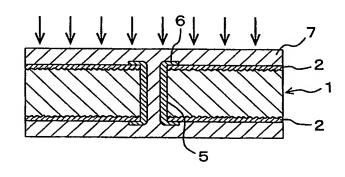




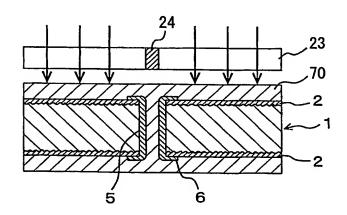
【図10】



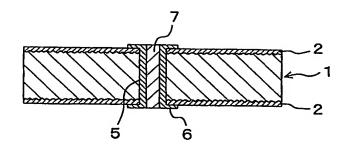
【図11】



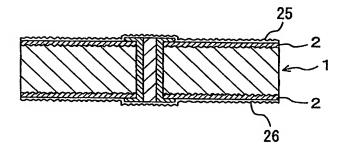
【図12】



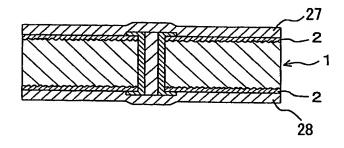
【図13】



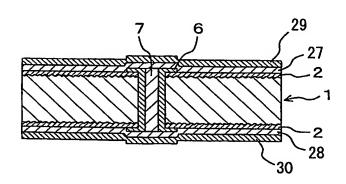
【図14】



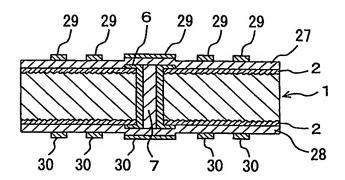
【図15】



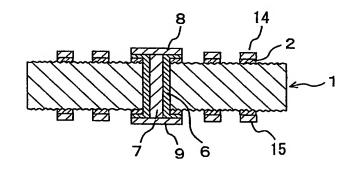
【図16】



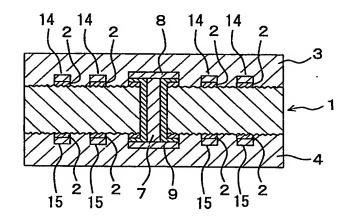
【図17】



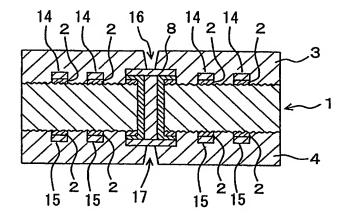
【図18】



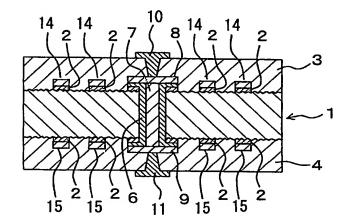
【図19】





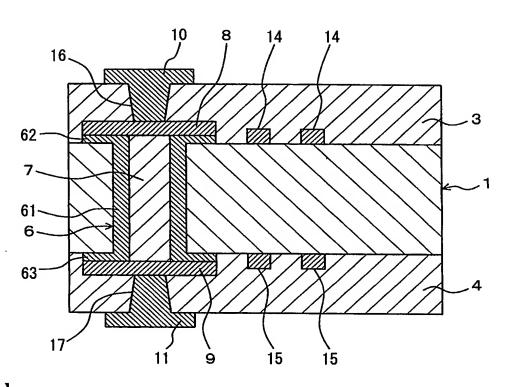


【図21】

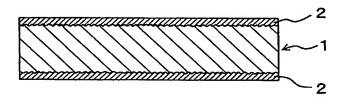








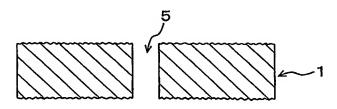
【図23】



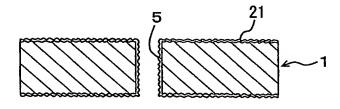
【図24】



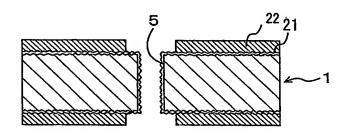




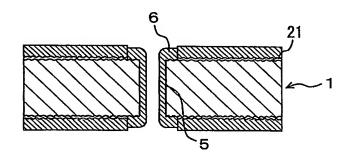
【図26】



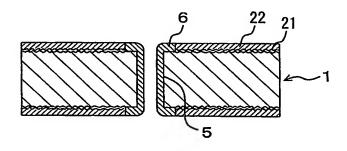
【図27】



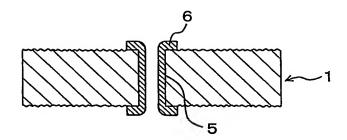
[図28]



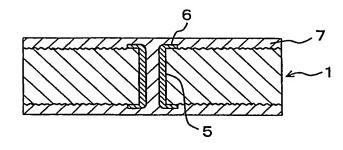
【図29】



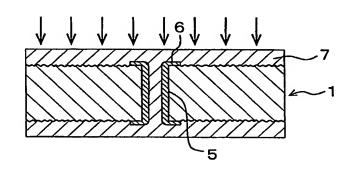




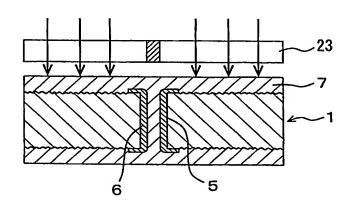
【図31】



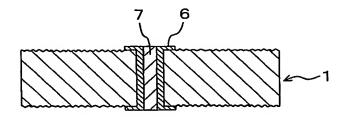
【図32】



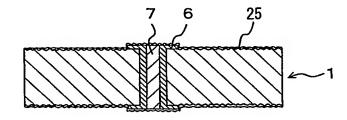
【図33】



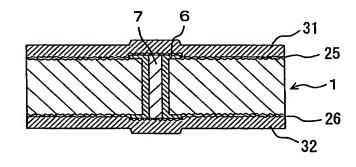




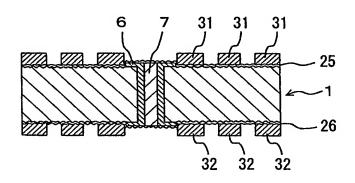
【図35】



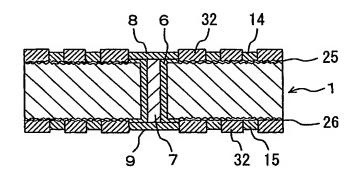
【図36】



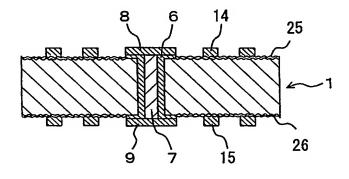
【図37】



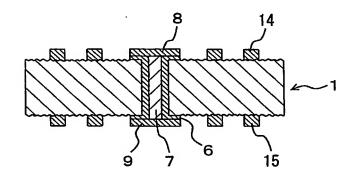




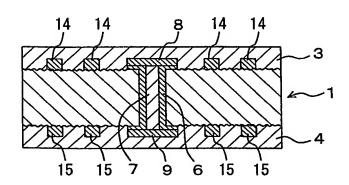
【図39】



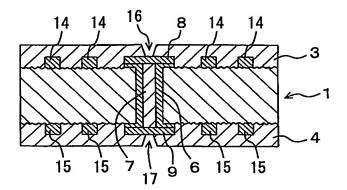
【図40】



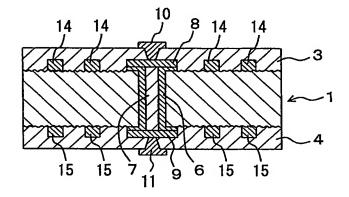
【図41】



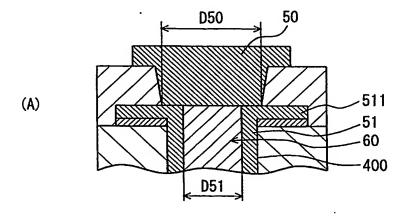


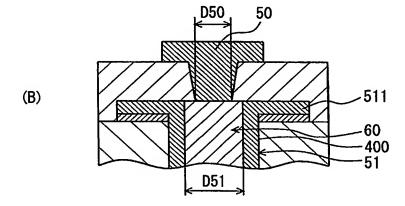


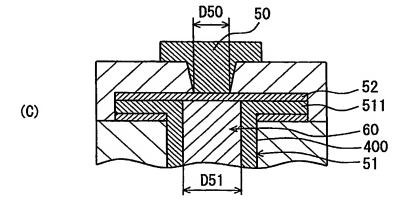
【図43】



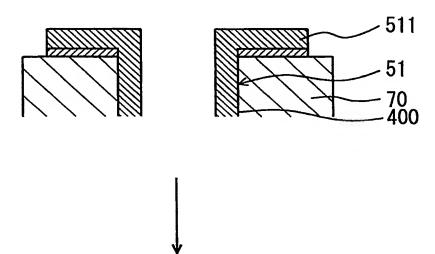


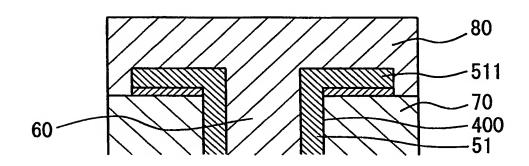






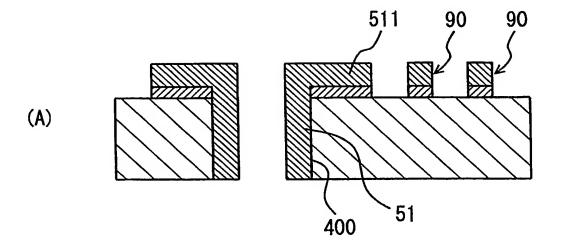
【図45】

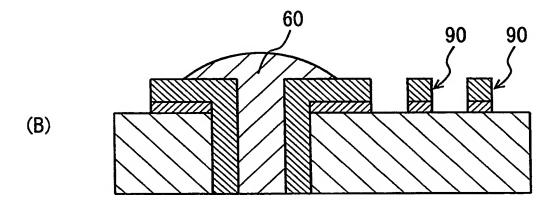


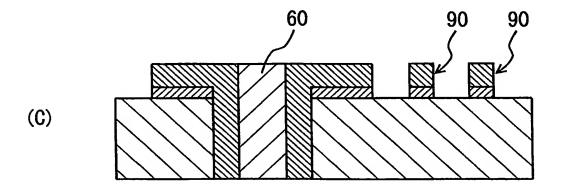




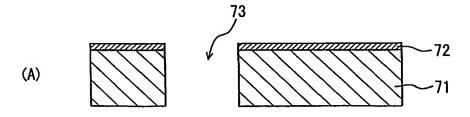
【図46】

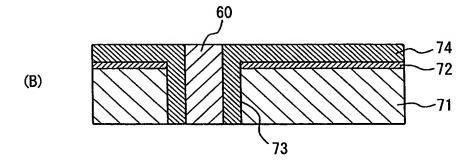


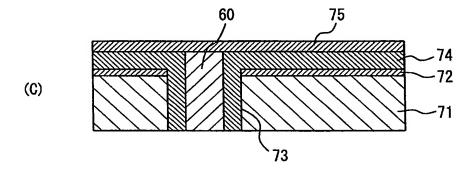


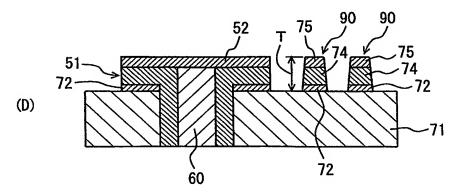














【書類名】要約書

【要約】

【課題】スルーホール導体を有するプリント配線板において、サブトラクティブ法でもアディティブ法でも製造可能なプリント配線板を提供する。

【解決手段】

本発明によるプリント配線板100は、銅張積層板1に形成された貫通孔5の表面及び 貫通孔5の開口部周辺の銅張積層板1の表面上に形成されるスルーホール導体6を有する 。スルーホール導体6にはポジ型感光性樹脂7が充填される。ポジ型感光性樹脂7上及び スルーホール導体6上には蓋導体8が形成される。さらに、銅張積層板1の表面上には回 路パターン14が形成される。絶縁層3は銅張積層板1の上面上と蓋導体8上と回路パタ ーン14上に形成され、その表面から蓋導体8に至るまでビアホール16を形成する。ビ ア導体10はビアホール16及びその開口部周辺であって絶縁層3の表面上に形成される

【選択図】図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-305527

受付番号 50301428902

書類名 特許願

担当官 森谷 俊彦 7597

作成日 平成15年 8月29日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 390009531

【住所又は居所】 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 ア

ーモンク ニュー オーチャード ロード

【氏名又は名称】 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コ

ーポレーション

【代理人】

【識別番号】 100086243

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】 坂口 博

【代理人】

【識別番号】 100091568

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア

イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内

【氏名又は名称】 市位 嘉宏

【代理人】

【識別番号】 100108501

【住所又は居所】 神奈川県大和市下鶴間1623番14 日本アイ

・ビー・エム株式会社 知的所有権

【氏名又は名称】 上野 剛史

【復代理人】 申請人

【識別番号】 100104444

【住所又は居所】 大阪府大阪市北区天満2丁目2番1号 角野ビル

2階 インテリクス国際特許事務所

【氏名又は名称】 上羽 秀敏

出願人履歴情報

識別番号

[390009531]

1. 変更年月日 [変更理由] 2002年 6月 3日

住所変更

住 所

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク ニ ユー オーチャード ロード

氏 名

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ

2. 変更年月日 [変更理由] 2003年12月 5日

住所変更

住 所

アメリカ合衆国10504 ニューヨーク州 アーモンク ニ

ユー オーチャード ロード

氏 名

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーショ ン

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.